## ORGANIC EL ELEMENT

Patent number:

JP2001257076

**Publication date:** 

2001-09-21

Inventor:

KIDO JUNJI; EBISAWA AKIRA

Applicant:

TDK CORP;; KIDO JUNJI

JP20000068363 20000313

Classification:

- international:

H05B33/14; C09K11/06; H01L33/00; H05B33/22

- european:

Application number:

•

Priority number(s):

## Abstract of JP2001257076

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize an organic EL element which enables to achieve reliability of thermal stability and the like and high efficiency in the high brightness region at the same time by doping a triplet luminous material in an organic host material, particularly, in a non-conjugated unsaturated polymer.

SOLUTION: The organic EL element comprises a hole injecting electrode, an electron injecting electrode and a luminous layer composed of an organic host material and a dopant disposed between these electrodes. The above organic material is made of a non-conjugated unsaturated polymer material and the above dopant is made of an organic metal complex capable of phosphorescence from a triplet state and contains at least a metal ion belonging to the VII family of the Mendeleyev periodic table.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Also published as:

刪

JP2001257076 (A)

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-257076

(P2001-257076A)

(43)公開日 平成13年9月21日(2001.9.21)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)	
H05B 33/14		H05B 33/14	B 3K007	
C09K 11/06	660	C09K 11/06	660 5F041	
	680		680	
H01L 33/00	· ·	H01L 33/00	A	
H05B 33/22	· .	H05B 33/22	С	
		審査請求 未請求 制	情求項の数 6 OL (全 10 頁)	
(21)出願番号	特顧2000-68363(P2000-68363)	(71)出顧人 000003067	(71)出題人 000003067	
		ティーディーケイ株式会社		
(22)出顧日	平成12年3月13日(2000.3.13)	東京都中央区日本橋1丁目13番1号		
		(71) 出顧人 597011728		
		城戸 淳二		
		奈良県北葛	5城郡広陵町馬見北9-4-3	
		(72)発明者 城戸 淳二		
		奈良県北葛	5城郡広陵町馬見北9-4-3	
		(72)発明者 海老沢 晃		
		東京都中央区日本橋一丁目13番1-号 -ティ		
		ーディーク	<b>一个株式会社内</b>	
		(74)代理人 100082865		
		弁理士 石	<b>进 陽一</b>	
			長鉄質に続く	

## (54) 【発明の名称】 有機EL素子

## (57)【要約】

【課題】 三重項発光材料を有機ホスト材料、特に非共役高分子中にドーピングすることにより、熱安定性等の信頼性、高輝度領域での高効率化を同時に可能とする有機EL素子を実現する。

【解決手段】 ホール注入電極と、電子注入電極と、これらの電極間に有機ホスト材料とドーパントからなる発光層を有し、前記有機材料が非共役高分子材料であり、前記ドーパントは3重項状態からの燐光発光が可能な有機金属錯体であり、少なくともメンデレエフ周期律表のVIII族に属する金属イオンを含有する構成の有機EL素子とした。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホール注入電極と、電子注入電極と、これらの電極間に有機ホスト材料とドーパントからなる発光層を有し、

前記有機材料が非共役高分子材料であり、

前記ドーパントは3重項状態からの燐光発光が可能な有機金属錯体であり、少なくともメンデレエフ周期律表の VIII族に属する金属イオンを含有する有機EL素子。

【請求項2】 前記ホスト材料は、カルバゾール基を有する請求項1の有機EL素子。

【請求項3】 前記有機ホスト材料がホール輸送性を有する請求項1または2の有機EL素子。

【請求項4】 前記金属イオンは、イリジウム、あるいは白金である請求項1~3のいずれかの有機EL素子。 【請求項5】 前記有機ホスト材料のエネルギーギャッ

【請求項5】 前記有機ホスト材料のエネルキーキャップ (Eg) が2. 4 eV以上である請求項 1 ~ 4 のいずれかの有機 E L 素子。

【請求項6】 前記発光層と一方の電極との間には電極 界面改質層を有する請求項1~5のいずれかの有機EL 素子。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機材料を用い、エーレクトロルミネッセンス(EL)による発光・表示機能を有する有機EL素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、ホール注入電極トリフェニルジアミン(TPD)などの低分子のホール輸送性材料を真空蒸着法等により薄膜とし、その上にアルミキノリノール錯体(Alq3)などの低分子の蛍光物質を発光層として積層し、さらにMgなどの仕事関数の小さな金属電極(電子注入電極)を形成した基本構成を有する素子で、10V前後の電圧で数千から数万cd/㎡ときわめて高い輝度が得られることで注目されている。

【0003】一方で、高分子材料を用いた有機EL素子も報告されている。高分子材料を用いることにより、抵分子材料で問題となる熱安定性の向上、塗布によるブロセスの簡略化等が可能となり、欧米を中心に研究開発が盛んである。

【0004】高分子有機EL素子は共役高分子を用いた 40 元共役型と非共役高分子中に色素を分散した分子分散型 に大別する事ができる。 元共役型は、ケンブリッジ大学 による発表(Nature 347,539-541,1990)以来、主に欧米を中心に研究され、現在では一昔前の低分子蒸着系に 匹敵する高輝度の素子の作成も可能になってきた。 しかしながら、元共役系の材料は、基本的に電流を流しやすい材料である為、低い電圧で発光させる事が可能であるが、逆に数千~数万cd/㎡ といった高輝度領域での効率は低く、発熱も激しい。このため、デューティ(Dut y)駆動が必要となるバッシブマトリクスディスブレイ 50

等に用いることが難しい。

【0005】一方で分子分散型は、1883年(Polyme r,Vol,24,748-754,1983)と報告は早く、歴史的にも長いが、低分子型、π共役型と比較すると1/10以下程度の特性しか得られていなかった。

【0006】ところで、従来の有機EL素子では発光材料からの蛍光を利用している。材料が励起状態にあるときには、一重項状態が25%、三重項状態が75%を占めるため、従来の有機EL素子においては、三重項状態のエネルギーは熱となり発光には寄与しない。

【0007】 この三重項状態のエネルギーをEL発光に利用しようという試みがHoshino等により行われている(Appl.Phys.Lett.69,224-226(1996))。さらにブリンストン大学のグループにより、より効率の良い素子が作成されている(Nature 395,151-154,1998)。この三重項発光材料を用いた素子は、従来の一重項からのみの発光を利用する有機EL素子に比べて数倍の輝度、効率を示す事が報告されている。しかしながら、低分子材料を用いた蒸着法により作成された素子であるため、熱安定性等の信頼性がとれない、複雑な素子構成であるためプロセスが複雑である等の問題がクリアできない。【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、三重項発光材料を有機ホスト材料、特に非共役高分子中にドービングすることにより、熱安定性等の信頼性、高輝度領域での高効率化を同時に可能とする有機EL素子を実現することである。

[0009]

【作用】分子同士が会合しやすく、エキシマーを形成し やすい π 共役高分子中へ三重項発光材料のドーピングを 行うと、エキサイブレックスの形成や、再結合により、 得られたエネルギーが π 共役高分子同士により形成され るエキシマレーへ移動してしまうことにより、三重項発 光材料から効果的に光を取り出す事ができなかった。 一方で有機ホスト材料、特にカルバゾールユニットを持つ 好ましくは非共役高分子では、エキサイブレックスを形成せずに効果的に光を取り出すことが可能であり、輝度、発光効率は、従来の素子の10倍にも達した。 【0010】

) 【発明の実施の形態】本発明の有機EL素子は、ホール 注入電極と、電子注入電極と、これらの電極間に有機ホ スト材料とドーパントからなる発光層を有し、前記有機 材料は非共役系の高分子材料であり、前記ドーパントは 3重項状態からの燐光発光が可能な有機金属錯体であ り、少なくともメンデレエフ周期律表のVIII族に属する 金属イオンを含有するものである。

【0011】 このように、発光層を形成する有機ホスト 材料に、好ましくはカルバゾール基を有する非共役系の 高分子材料を用い、これに3重項状態からの燐光発光が 50 可能なVIII族に属する金属イオンを含有する有機金属錯

2

3

体をドーピングすることにより、極めて効率のよい発光 を行うことができる。

【0012】有機ホスト材料としては、電荷輸送性を有し、特にホール輸送性を有するものが好ましい。

【0013】また、この高分子材料は、特にカルバゾール基を有することが好ましい。具体的には、下記一般式(I)で表されるカルバゾール化合物を挙げることができる。

[0014]

(化1)

$$R^1$$
 $CH_2$ 
 $N-X-CH$ 
 $R^2$ 
 $(1)$ 

【0015】上記式(I) において、R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup> は水 素、または炭素数1~18のアルキル基を表し、Xは1 20 ~3環のフェニル基、またはアルキレン基を表す。式 (I) で表される化合物の分子重は、好ましくはMw = 1-0, 000~1-0-0, 0-0-0である。R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup>-はさ

【0016】また、下記式(II)で表されるカルバゾール化合物であってもよい。

[0017]

**らに置換基を有していてもよい。** 

【化2】

$$\begin{pmatrix} R_0 \\ N \end{pmatrix} \qquad (11)$$

\*【0018】上記式(II) において、R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup> は水 素、または炭素数1~18のアルキル基を表し、Yは1 ~3環のフェニル基、アルキレン基、またはキシリレン 基を表し、Arは1~4環のフェニル基を表し、特にベ ンゼン、アントラセン、ナフタセン誘導体が好ましい。 R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup> およびY, Arはそれぞれさらに置換基を有 していてもよい。

【0019】X、Arで表されるフェニル基としては、 特に単環のフェニル基が好ましい。

10 【0020】式(I)で表される有機ホスト材料である 非共役系ポリマーとしては、特に下記式に示す繰り返し 単位を有する高分子化合物が好ましい。

[0021]

[化3]

-【0022】上記式において、好ましくはMw=-1-0, 000~100,000である。このような非共役系高 分子材料と、前記金属錯体を組み合わせることにより、 その効果をより一層高めることができる。

【0023】式(II)で表される有機ホスト材料としては、特に下記に示すものが好ましい。

[0024]

30 【化4】

[0025]

[化5]

[0026]

【0027】このような、有機ホスト材料のエネルギー ギャップEg は2. 4 eV以上、特に2. 9~3. 6 eV以 上が好ましい。

【0028】本発明において、上記有機ホスト材料に3 重項状態から燐光発光可能な化合物をドーピングする。 燐光発光可能な有機化合物としては、3重項状態から燐 光発光可能な有機金属錯体であって、少なくともメンデ ルの周期律表VIII族、つまりFe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, IrおよびPtから選択される金属 イオン、好ましくは IrまたはPtイオンを含有する金 属錯体である。

【0029】このような金属錯体としては、配位子とし て下記[化7]、[化8]で示されるものが好ましい。 なお、下記式においてMは上記の中心金属を表わし、R 101およびR102は特に限定されるものではないが、好ま 40 しくは炭素数1~3のアルキル基、アルコキシ基であ る。

[0030] 【化7】

[0031] [化8]

【0032】とのような錯体の具体的な構造としては、 例えば下記に示すものが挙げられる。 [0033]

[化9]

7 (S)

[0034] [化10]

[0035] 【化11]

[0036] [化12]

【0037】 【化13】

[0038] 【化14] 【0039】また、下記に示す白金錯体(2,3,7,8,12,1 10 3,17,18-Octaethyl -21H,23H-porphine platinum ) 等も好ましく、とれらの中では特にイリジウム錯体:トリス(2-フェニルビリジン)イリジウム [Ir(ppy)3] が好ましい。なお、下記式においてMは上記中心金属を表し、特にPtが好ましい。

[0040]

【化15】

20

$$C_2H_5$$
 $C_2H_6$ 
 $C_2H_6$ 
 $C_2H_6$ 
 $C_2H_6$ 
 $C_2H_6$ 
 $C_2H_6$ 

[0041] これらの金属錯体の発光層における含有率は、全成分に対し好ましくは $0.1\sim10$  mol%、特に $1\sim10$  mol%である。

【0042】上記有機ホスト材料は電荷輸送性、好まし 30 くはホール輸送性を有する材料である。有機ホスト材料 がホール輸送性を有するとき、発光層に電子輸送性材料 を混合してもよい。電子輸送性材料としては、従来の蒸 着系に用いられている低分子の有機化合物が使用可能で あるが、高分子材料でもよい。

【0043】具体的には、A1Q3(トリス(8-ヒドロキシーキノリノ)アルミニウム)、BeQ2(ビス(8-ヒドロキシーキノリノ)ベリリウム)、Zn(BOZ)2(亜鉛ービスーベンゾキサゾール)、Zn(BTZ)2(亜鉛ービスーベンゾチアゾール)、Eu(D BM)3(Phen)(トリス(1、3-ジフェニルー1、3-ブロバンジオノ)(モノフェナントロリン)ユーロビウム(III))、PBD(2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1、3、4-オキサジアゾール)、Butyl-PBD(2-ビフェニル-5-(パラーtert-ブチルフェニル)-1、3、4-オキサジアゾール)、TAZ(1-フェニル-2-ビフェニル-5-パラーtert-ブチルフェニルー1、3、4-トリアゾール)等の1種以上を挙げることができる。

50 【0044】 このような電子輸送性材料の含有率は、発

10

光層の全成分に対し10~50質量%、特に20~40 質量%が好ましい。

【0045】上記発光層は、単独で形成されていてもよ いし、複数層で構成されていてもよい。複数層で構成さ れている場合には、ホール輸送性の層と電子輸送性の層 を別個に形成してもよい。また、膜厚方向に前記有機ホ スト材料、あるいはその他の構成材料が濃度勾配を有し ていてもよい。複数層有する場合や濃度勾配を有する場 合には、陰電極側に電子輸送性材料が、ホール注入電極 側にホール輸送性材料が多く存在するようにするとよ いり

【0046】発光層に用いる材料の電荷輸送能について は、ホールドリフトモービリティーで、10-2~10 -' cm² /Vsが好ましく、より好ましくは10-' cm <sup>1</sup> / V s 以上である。また室温暗電導性で、10-11 ~ 10-° Scm-1 が好ましく、より好ましくは10-1° Scm -1 以上である。

【0047】本発明の有機EL素子は、ホール注入電極 と、上記発光層との間に電極界面改善層を有していても LU.

【0048】電極界面改質層としては、ポリジオキシチ オフェン類を含有する有機高分子層が好ましい。

【-0-0-4-9】上記ポリジオキシチオフェン類は、好まし くはポリアニオンの存在下でカチオン帯電していて、式 (III)で表される構造単位を含有するものである。 [0050]

【化16】

【0051】[式中、A' およびA' は、互いに独立し て各々、置換もしくは未置換の炭素数1~14のアルキ ル基を表すか、あるいは一緒になって置換もしくは未置 換の炭素数1~14のアルキレンを形成しており、そし てnは、2から10,000、好適には5から5000

【0052】好適なカチオン性ポリジオキシチオフェン 類は下記式(IIIa)または(IIIb)で表される構造単 40 ら10,000、好適には5から5000の数を表す] 位を含有するものである。

[0053]

【化17】

 $(||\cdot||_{-n})$ 

10

(111-6)

【0054】[式中、R'' およびR'' は、互いに独立 して、水素、置換もしくは未置換の炭素数1~18のア ルキル基、好適には炭素数1~10、特に炭素数1~6 のアルキル基、炭素数2~12のアルケニル基、好適に は炭素数2~8のアルケニル基、炭素数3~7のシクロ アルキル基、好適にはシクロペンチル基またはシクロへ キシル基、炭素数7~15のアラルキル基、好適にはフ 20 ェニルー炭素数1~4のアルキル基、炭素数6~10の アリール基、好適にはフェニル基またはナフチル基、炭 素数1~18のアルキルオキシ基、好適には炭素数1~ -1-0のアルキルオキシ基、例えばメトキシ基、エトキシ 基、n-もしくはイソープロポキシ基など、または炭素 数2~18のアルキルオキシエステル基を表し、そして R''、R''は、互いに独立して、両方ともが同時では ないが水素を表すか、あるいは各々が少なくとも1個の スルホネート基で置換されている炭素数1~18のアル キル基、好適には炭素数1~10、特に炭素数1~6の 30 アルキル基、炭素数2~12のアルケニル基、好適には 炭素数2~8のアルケニル基、炭素数3~7のシクロア ルキル基、好適にはシクロペンチル基またはシクロヘキ シル基、炭素数7~15のアラルキル基、好適にはフェ ニルー炭素数1~4のアルキル基、炭素数6~10のア リール基、好適にはフェニルまたはナフチル基、炭素数 1~18のアルキルオキシ基、好適には炭素数1~10 のアルキルオキシ基、例えばメトキシ基、エトキシ基、 n-もしくはイソープロポキシ基など、または炭素数2 ~18のアルキルオキシエステル基を表し、nは、2か 【0055】特に好適には、下記の式(IIIa-1)ま たは(IIIb-1)で表される少なくとも1種のカチオ ン性もしくは帯電していない導電性化合物を含有する。 [0056]

【化18】

(IIIa-1)

【0057】[式中、R<sup>11</sup> は、上記R<sup>11</sup>、R<sup>11</sup> と同 義であり、nは、2から10,000、好適には5から 5000の整数を表す]エレクトロクロミックポリジオ キシチオフェンを含める。

【0058】上記ポリアニオンは、高分子カルボン酸、 例えばポリアクリル酸、ポリメタアクリル酸またはポリ マレイン酸などのアニオン、または高分子スルホン酸、 例えばポリスチレンスルホン酸およびポリビニルスルホ ン酸などのアニオンである。このようなポリカルボン酸 20 a、Ce、Ca、Sr、Ba、Al、Ag、In、S およびポリスルホン酸は、また、ビニルカルボン酸およ びビニルスルホン酸と他の重合性モノマー類、例えばア クリル酸エステルおよびスチレンなどから作られた共重・ 合体であってもよい。

【0059】対イオンとしてポリスチレンスルホン酸の アニオンが特に好適である。

【0060】上記ポリアニオンを与えるポリ酸の分子量 を好適には1000から2,000,000、特に好適 には2000から500,000にする。このようなポ リ酸またはそれらのアルカリ金属塩、例えばポリスチレ ンスルホン酸およびポリアクリル酸などは商業的に入手 可能であるか、あるいは公知の方法で調製可能である (例えばHouben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, E 2 0巻 Makromolekulare Stoffe、 パート2、(1987)、1141頁以降参照)。 【0061】ポリジオキシチオフェン類とポリアニオン 類の分散物を生じさせる時に要求される遊離ポリ酸の代

わりに、また、上記ポリ酸のアルカリ金属塩と相当する 量のモノ酸から成る混合物を用いることも可能である。 【0062】式 (III b-1) の場合のポリジオキシチ オフェン類は、その構造単位内に正電荷と負電荷を持 つ。このようなポリジオキシチオフェン類の製造は例え ぱヨーロッパ特許出願公開第0 440 957号(=米 国特許第5 300 575号)などに記述されている。

【0063】このようなポリジオキシチオフェン類は酸 化重合で得られる。その結果としてそれらは正電荷を取 得するが、それらの価および位置を明確に測定するのは 不可能であることから、それを式中には示していない。 【0064】これらの高分子化合物は溶媒中に溶解し、

塗布、キャスティング、ディッピング等により基板上に 所望の髙分子層を形成することができる。

【0065】とれらの高分子化合物の溶媒としては、特 に限定されるものではなく、公知の材料のものから好適 なものを選択して用いることができる。具体的には、ト ルエン、キシレン、クロロホルム等の有機溶媒や、アル コール、水などを材料により使い分ければよい。

【0066】本発明において、有機EL構造体を形成す る基板としては、非晶質基板たとえばガラス、石英な 10 ど、結晶基板たとえば、Si、GaAs、ZnSe、Z nS、GaP、InPなどがあげられ、またこれらの結 晶基板に結晶質、非晶質あるいは金属のバッファ層を形 成した基板も用いることができる。また金属基板として は、Mo、Al、Pt、Ir、Au、Pdなどを用いる ことができ、好ましくはガラス基板が用いられる。 基板 は、光取り出し側となる場合、下記電極と同様な光透過 性を有することが好ましい。

【0067】電子注入電極としては、低仕事関数の物質 が好ましく、例えば、Cs、K、Li、Na、Mg、L n、Zn、Zr等の金属元素単体、または安定性を向上 させるためにそれらを含む2成分、3成分の合金系を用 いることが好ましい。合金系としては、例えばAg・M g (Ag: 0. 1~50 at%), Al·Li (Li: 0.  $01\sim14$  at%), In·Mg (Mg:  $50\sim80$ at%), A1 · Ca (Ca: 0. 01~20at%), L iF(F:40~60at%)等が好ましい。電子注入電 極は、上記配線電極と兼用してもよいし、別々に形成し てもよい。電子注入電極は蒸着法やスパッタ法で形成す ることが可能である。

【0068】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十 分行える一定以上の厚さとすれば良く、0.1 nm以上、 好ましくは 1 nm以上とすればよい。また、その上限値に は特に制限はないが、通常膜厚は1~500m程度とす ればよい。

【0069】ホール注入電極は、通常基板側から発光し た光を取り出す構成であるため、透明ないし半透明な電 極が好ましい。透明電極としては、ITO(錫ドープ酸 化インジウム)、IZO(亜鉛ドープ酸化インジウ 40 ム)、ZnO、SnO<sub>2</sub>、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等が挙げられるが、 好ましくはITO(錫ドープ酸化インジウム)、IZO (亜鉛ドープ酸化インジウム) が好ましい。 ITOは、 通常 I n, O, と S n O とを化学量論組成で含有するが、 O量は多少これから偏倚していてもよい。

【0070】ホール注入電極は、発光波長帯域、通常3 50~800nm、特に各発光光に対する光透過率が50 %以上、特に60%以上であることが好ましい。通常、 発光光はホール注入電極を通って取り出されるため、そ の透過率が低くなると、発光層からの発光自体が減衰さ 50 れ、発光素子として必要な輝度が得られなくなる傾向が

14

ある。ただし、一方のみから発光光を取り出すときに は、取り出す側が上記以上であればよい。

【0071】ホール注入電極の厚さは、ホール注入を十分行える一定以上の厚さを有すれば良く、好ましくは50~500m、さらには50~300mの範囲が好ましい。また、その上限は特に制限はないが、あまり厚いと剥離などの心配が生じる。厚さが薄すぎると、製造時の膜強度やホール輸送能力、抵抗値の点で問題がある。

【0072】このホール注入電極層は蒸着法等によって も形成できるが、好ましくはスパッタ法により形成する 10 ことが好ましい。

【0073】さらに、素子の有機層や電極の酸化を防ぐために、素子上を封止板等により封止することが好ましい。封止板は、湿気の侵入を防ぐために、接着性樹脂層を用いて、封止板を接着し密封する。封止ガスは、Ar、He、N。等の不活性ガス等が好ましい。また、この封止ガスの水分含有量は、100ppm以下、より好ましくは10ppm以下、特には1ppm以下であることが好ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、通常0、1ppm程度である。

【0074】封止板の材料としては、好ましくは平板状であって、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明材料が挙げられるが、特にガラスが好ましい。このようなガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカガラス等のガラス組成のものも好ましい。特に、ソーダガラスで、表面処理の無いガラス材が安価に使用でき、好ましい。封止板としては、ガラス板以外にも、金属板、プラスチック板等を用いることもできる。

【0075】封止板は、スペーサーを用いて高さを調整し、所望の高さに保持してもよい。スペーサーの材料としては、樹脂ビーズ、シリカビーズ、ガラスビーズ、ガラスファイバー等が挙げられ、特にガラスビーズ等が好ましい。なお、封止板に凹部を形成した場合には、スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。

【0076】スペーサーは、予め封止用接着剤中に混入されていても、接着時に混入してもよい。封止用接着剤中におけるスペーサーの含有量は、好ましくは0.01~30wt%、より好ましくは0.1~5wt%である。

【0077】接着剤としては、安定した接着強度が保 て、気密性が良好なものであれば特に限定されるもので はないが、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ 樹脂接着剤を用いることが好ましい。

【0078】基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む 色変換膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコン トロールしてもよい。

【0079】色フィルター膜には、液晶ディスプレイ等で用いられているカラーフィルターを用いれば良いが、 有機EL素子の発光する光に合わせてカラーフィルター 50 の特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すれば よい。

【0080】また、EL素子材料や蛍光変換層が光吸収するような短波長の外光をカットできるカラーフィルターを用いれば、素子の耐光性・表示のコントラストも向上する。

【0081】また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用いてカラーフィルターの代わりにしても良い。

【0082】蛍光変換フィルター膜は、EL発光の光を 吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させること で、発光色の色変換を行うものであるが、組成として は、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成 される。

【0083】蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いれば良く、EL発光波長域に吸収が強いことが望ましい。実際には、レーザー色素などが適しており、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン系化合物・フタロシアニン系化合物(サブフタロシアニン等も含む)ナフタロイミド系化合物・縮合環炭化水素20系化合物・縮合複素環系化合物・スチリル系化合物・クマリン系化合物等を用いればよい。

【0084】バインダーは、基本的に蛍光を消光しないような材料を選べば良く、フォトリングラフィー・印刷等で微細なパターニングが出来るようなものが好ましい。また、基板上にホール注入電極と接する状態で形成される場合、ホール注入電極(ITO、IZO等)の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

【0085】光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくても良 30 い。また、光吸収材料は、蛍光性材料の蛍光を消光しないような材料を選べば良い。

【0086】本発明の有機EL素子は、例えば、図1に示すように基板1/ホール注入電極2/電極界面改質層3/発光層4/電子注入電極5とが順次積層された順積層の構成となる。また、この積層順序を逆にした逆積層としてもよく、要求される性能や仕様などにより最適な積層構成とすればよい。

【0087】有機EL素子は、直流駆動やバルス駆動され、また交流駆動も可能である。印加電圧は、通常、2 40~30V程度である。

【0088】本発明の有機EL索子は、ディスプレイとしての応用の他、例えばメモり読み出し/書き込み等に利用される光ピックアップ、光通信の伝送路中における中継装置、フォトカブラ等、種々の光応用デバイスに用いることができる。

[0089]

【実施例】<実施例1>ITO基板を中性洗剤、超純水、アセトン、エタノールの順に超音波洗浄した後、UV/O、洗浄を行った。

io 【0090】ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェ

(9)

16

ン) ーポリスチレンスルホネート [Poly(3,4)ethylened ioxythiophen-polystyrenesulphonate(PEDOT/PSS))を ITO基板上にスピンコート法により50m成膜した 後、110℃にて1時間真空乾燥し、ホール注入電極を 作成した。

【0091】ホール輸送性材料であるポリビニルカルバ ゾール〔Polyvinylcarbazole(PVK)〕に電子輸送性材料 として2~(4'ーテルトープチルフェニル)-5-(4'-ピフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール adiazole)を30wt%の割合で添加し、さらに三重項発 光材料であるイリジウム錯体 (Ir(ppy)3) を 1 mo1%の 割合でドーピングし、トルエンに20mg/mlの濃度とな るように溶解させた。この溶液をPEDOTを成膜した ITO基板上にスピンコート法により100m成膜し、 50℃にて1時間真空乾燥し、発光層とした。

【0092】次いで、基板を真空装置内に固定し、槽内 を1×10<sup>-4</sup> Pa以下まで減圧した後、LiFを0.5n m、次いでA1を100nm蒸着し、電子注入電極および 補助電極の陰極とした。

【0093】最後にガラス封止をして有機EL表示装置 を得た。

-【-0-0-9-4-】-との素子に-I-T-Oを陽電極、-A-I-を陰電極 として電界をかけたところ、10mA/cml の電流密度で 2000cd/m²の輝度が得られた。最大電流効率は2 3 cd/A、最高輝度は25000 cd/m に達した。 【0095】<実施例2>ホール輸送性材料としてPV Kの変わりにポリビニルトリフェニルアミン (Polyviny ltriphenylamine) を用いた以外は、実施例1と同様に して有機 E L素子を作成した。

【0096】 この素子では10 mA/cm の電流密度で1 500cd/m の輝度が得られた。最大電流効率は15c d/A、最高輝度は17000cd/m に達した。

【0097】<比較例1>PEDOTの成膜までは実施 例1と同様の手順で行った。

【0098】 π共役高分子であるポリ(9,9-ジオク チルフルオレン) [Poly(9,9-diocthy)fluorene)] 中に 1 mo1%の濃度となるようにIr(ppy)3 を添加しクロロ ホルム溶液に溶解した。この溶液を用いて、PEDOT を成膜したITO基板上にスピンコート法により100 40 m成膜した。

【0099】次いで、基板を真空装置内に固定し、層内 を1×10<sup>-4</sup> Pa以下まで減圧した後、LiFを0.5n m、次いでA1を100nm蒸着し、電子注入電極および 補助電極の陰極とした。

【0100】最後にガラス封止をして有機EL表示装置

【0101】 この素子では、Ir(ppv)3 からの発光も確 認できるが、ボリ(9,9-ジオクチルフルオレン)

[Poly(9,9-diocthylfluorene)] とのエキサイプレック スからの発光が支配的になってしまっていた。このた め、10 mA/cm<sup>2</sup> の電流密度で100 cd/m<sup>2</sup> の輝度し か得られず、最高輝度も2000cd/m² と低い特性と なってしまった。

【0102】<比較例2>PEDOTの成膜までは実施 例1と同様の手順で行った。

【0103】発光層として、ポリ(2-メトキシ、5-(2'-エチルーヘクサオキシ)ー1,4-フェニレン [2-(4'-tert-Butylphenyl)-5-(4'-biphenyl)-1,3,4-ox 10 ピニレン) [Poly(2-methoxy,5-(2'-ethyl-hexoxy)-1,4 -phenylenevinylene(MEH-PPV)〕を使用し、Ir(ppy)3 を 1 mo1%の濃度で添加した。溶液にはキシレンを使用 し、スピンコート法により100m成膜した。

【0104】次いで、基板を真空装置内に固定し、層内 を1×10<sup>-4</sup> Pa以下まで減圧した後、LiFを0.5n m、次いでA1を100nm蒸着し、電子注入電極および 補助電極の陰極とした。

【0105】最後にガラス封止をして有機EL表示装置 を得た。

20 【0106】この素子では、MEH-PPVのバンドギャップ が低いことから、Ir(ppv)3 ヘエネルギー移動が起こら ず、Ir(ppy)3 からの発光は確認できなかった。また、 -E-L-スペク-トルは、MEH-PPVからのものでもなく、-MEH-P PVとIr(ppv)3 とのエキサイブレックスからの発光であ った。このため、10mA/cm の電流密度で40cd/m の輝度しか得られず、最高輝度も250cd/m と低い 特性となってしまった。

【0107】<比較例3>Ir(ppy)3 の代わりに、クマ リン6 (Coumaline6)をドーピング材料に用いた他は実 30 施例1と同様にしてEL素子を作成した。

【0108】 この素子の特性は、10 mA/cm²の電流密 度で60cd/m の輝度しか得られず、最高輝度も30 00 cd/m と低い特性となり、Ir(ppy)3 を用いた素子 と比べると、1/30以下になってしまった。 [0109]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、三重項発 光材料を高分子材料、特に非共役高分子中にドービング することにより、熱安定性等の信頼性、高輝度領域での 高効率化を同時に可能とする有機EL素子を実現すると とができる。

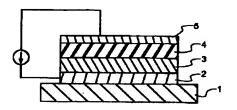
### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の基本構造を示す概略断 面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 ホール注入電極(陽電極)
- 電極界面改質層 3
- 4 発光層
- 電子注入電極(陰電極)

【図1】



フロントページの続き

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB14 CA01 CB01 DA01 DB03 DC00 EB00 5F041 CA45 CA47 CA91